JP404038716A Feb. 7, 1992 L1: 1 of 1
MAGNETIC DISK

INVENTOR: SAMOTO, TETSUO
APPLICANT: SONY CORP

APPL NO: JP 02144055 DATE FILED: Jun. 1, 1990

INT-CL: G11B5/82; G11B5/84

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the attraction phenomenon of a magnetic head slider, and simultaneously, to improve the floating up characteristic of the magnetic head slider by forming a concentric or a spiral groove at a landing zone.

CONSTITUTION: The width W<SB>3</SB> of the landing zone 3 of a magnetic disk 1 is formed a little larger than the width W<SB>4</SB> of a whole magnetic head slider 4 so as to be minimum width for the width W<SB>4</SB> of the slider 4. Then, the width W<SB>5</SB> of the inner and the outer side areas 3b of the landing zone 3 with which a pair of slider surface 4c of the double barrel type slider 4 are pressed into contact is constituted so as to be a little larger than the width W<SB>6</SB> of the surface 4c. Plural concentric or spiral grooves 8 are formed on the surfaces of these inner and the outer areas 3b. Thus, the attraction phenomenon of the magnetic disk at the time of contact stop can be prevented, and simultaneously, at the time of contact start, the magnetic head slider can be floated up at the moment of the start of rotation, and the floating up characteristic of the magnetic head slider is improved.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO&Japio

19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平4-38716

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)2月7日

G 11 B 5/82 5/84

Z

7177-5D 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

60発明の名称

磁気デイスク

②特 願 平2-144055 ②出 願 平2(1990)6月1日

@ 発明 者

佐本 哲雄

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

勿出 願 人 ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

砂代 理 人 弁理士 土 屋 勝

明 細 書

1. 発明の名称

磁気ディスク

#### 2. 特許請求の範囲

(1)、ランディングゾーンに同心円形状又は渦巻状の溝を形成した磁気ディスク。

(2)、上記簿をパウダー・ピーム・エッチング法で 加工したことを特徴とする請求項1記載の磁気ディスク。

#### 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、磁気ディスクスライダによって記録 及び/又は再生するための磁気ディスクに関する ものである。

#### (発明の概要)

本発明は、磁気ディスクのランディングゾーン

1

に同心円形状又は渦巻状の溝を形成することにより、磁気ヘッドスライダのランディングゾーンで の浮上り特性を向上させることができるようにし たものである。

#### (従来の技術)

従来から、ハードディスク装置では、磁気ディスクの最内周等に設けたランディングゾーンにおいて磁気ヘッドスライダのコンタクト・スタート・ストップ(以下、CSSと記載する)を行っている。なお、CSSを行う際、磁気ディスクに対する磁気ヘッドスライダの吸着現象(鏡面どうしが密着した時に互に吸着されてしまう現象)が問題となる。

そこで、例えば特別昭 6 1 - 3 3 2 2 号公報に記載された従来例では、第 5 図及び第 6 図に示すように、磁気ディスク 1 の表面でリード・ライトゾーン 2 の内周に形成した環状のランディングゾーン 3 の面粗度をリード・ライトゾーン 2 の面粗度より大きくしている。

そして、第5図に示すように、コンタクト・ストップ時に、磁気ヘッドスライダ4をロードピーム5のばね荷重によって面の粗いランディングリーン3上に圧接させておくことによって、磁気ディスク1に対する磁気ヘッド4の吸着現象を防止して、コンタクト・スタート時の磁気ディスク1の回転始動を円滑に行うことができるようにしたものである。

なおこの従来例では、第6図に示すように、磁 気ディスク1を回転駆動している状態で、研摩テ ープ6をランディングゾーン3内に圧接し、この 研摩テープ6を磁気ディスク1の半径方向(矢印 a、a、方向)にスライドさせるようにして、ラ ンディングゾーン3内を研摩したものである。

# (発明が解決しようとする課題)

しかし従来例は、コンタクト・スタート時にお ける磁気ヘッドスライダ 4 の浮上り特性は期待で きなかった。

即ち、コンタクト・スタート時には、磁気ディ

3

ディスク1が矢印 b 方向に回転始動された瞬間には、磁気ディスク1の表面に発生される空気流がスライダ面 4 c とランディングゾーン 3 との間に流入しにくく、磁気へッドスライダ 4 は容易に浮上しない。そして、磁気ディスク1の回転速が成とランディングゾーン 3 との間に所定量の空気に流入して、磁気へッドスライダ 4 がランディングゾーン 3 から上方に浮上される。

従って従来例は、コンタクト・スタート時における磁気ヘッドスライダ 4 の浮上りに関する時間が長いばかりか、その間に、面の粗いランディングゾーン 3 が磁気 ヘッドスライダ 4 のスライダ面 4 c をこすって、鏡面仕上げされているスライダ面 4 c を傷つけ易いという問題点があった。

また従来例は、第6図に示すように、磁気ディスク1を回転駆動しながら、研摩テープ 6を磁気ディスク1の半径方向(矢印 a 、 a ´ 方向)にスライドさせてランディングゾーン3を研摩していたために、研摩テープ 6 の巾W、に相当するラン

スク1の回転によってその表面に発生する空気液を、磁気ヘッドスライダ4と磁気ディスク1との間に流入させて、その空気流によって磁気ヘッドスライダ4をロードビーム5のばね荷重に抗してランディングゾーン3から上方に浮上させるものである。

しかし、第 5 図に示すように、ハードディスク装置で最も多く使用されている普通の磁気である7 号スライダイは、例えば特開昭 6 1 - 5 7 0 8 7 号 公報に見られるように、平行な双胴部4 a の中間な双胴タイプであり、双肩間は、平に形成した双胴タイプであるスライが面4 c のに破水平に形成し、入ライダ面4 c を配置させたものである。なお、スライダ面4 c 及び斜面4 d は鏡面仕上げされている。

従って、第5図に示すように、磁気ヘッドスラ イダ4がスライダ面4cによってランディングゾ ーン3に平行(水平)に圧接された状態で、磁気

4

本発明は、磁気ヘッドスライダの吸着現象を防止を図りながら、磁気ヘッドスライダの浮上り特性を向上させることができ、しかも、ランディングゾーンの巾を磁気ヘッドスライダの巾に対して最小巾に形成することができる磁気ディスクを提供することを目的としている。

(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、本発明の磁気ディスクの請求項1は、ランディングゾーンに同心円形状又は渦巻状の溝を形成したものである。

請求項2は、上記律をパウダー・ピーム・エッチング法で加工したものである。

(作用)

上記のように構成された磁気ディスクの請求項 1は、コンタクト・ストップ時には、ランディン グゾーンに形成されている同心、磁気ディスクに対 の構内での空気の流通により、磁気ディスクに対 する磁気ヘッドスライダの吸着現象をは、磁気 しかも、コンタクト・スタートに気が しかも、コンタクト・スタートに気が なが回転始動された瞬間心円形状又は満急なイ スクが回転がされている同心円形状又は満急な状の 神内に空気流を流入させて、磁気へッド 内に空気流をさせることができるので、磁気ヘッド スライダの浮上り特性を向上できる。

7

より僅かに大きく構成されていて、これら内外両側領域3 b の表面に、同心円形状又は渦巻状の複数の構8 が形成されている。なお、ランディングゾーン3 のスライダ面4 c が圧接されることがない中央領域3 a の表面にも上記講8 を形成しても良いが、この中央領域3 a の表面は鏡面のまま残しても良い。

なお、各スライダ面 4 c の巾 W 。 を A と し、溝 8 のピッチを P とし、溝 8 の巾を W とし、溝 8 の 深さを d とすると、

$$P < \frac{A}{2},$$

$$\frac{P}{2} < W < P$$

 $d > 0.1 \mu m$ 

の条件が成立して、各スライダ面 4 c が 構 8 に 少なくとも 2 つ以上に跨がって圧接されるように構成するのが好ましい。

ちなみに、数値例を述べれば、ランディングゾーン3の中Ws が約 3.2mmの時、A=約0.36mm、P=約0.15mm、W=約0.12mm、d =約1 μ mとし

請求項2は、ランディングゾーン2に形成する 同心円形状又は渦巻状の溝をパウダー・ビーム・ エッチング法で加工するので、ランディングゾー ンの巾内に上記溝を容易にかつ正確に形成するこ とができて、ランディングゾーンに無駄な領域が 発生しない。

(実施例)

以下、本発明をハードディスク装置の磁気ディスクに適用した一実施例を第1図~第4図を参照して説明する。なお、第5図及び第6図に示した 従来例と同一構造部には同一の符号を付して重複 説明を省略する。

磁気ディスク1のランディングゾーン3の中W。は、磁気ヘッドスライダ4の全体のW。より僅かに大きい中、即ち、磁気ヘッドスライダ4の中W。に対する最小中に形成されている。そして、双胴タイプの磁気ヘッドスライダ4の一対のスライダ面4cが圧接されるランディングゾーン3の内外両側領域3bの巾W。がスライダ面4cの巾W。

8

た。

ところで、磁気ディスク1の表面の加工工程順序は、例えば、①金表面の鏡面加工、②ランディングゾーン3のパウダー・ピーム・エッチング(Powder・Beam・Eetching)法による溝8の加工、 ③洗浄、②磁性膜形成、⑤潤滑剤塗布である。

そこで、第 4 A 図及び第 4 B 図によって、パウダー・ビーム・エッチング法による溝 8 の加工を説明する。

まず、第4A図の加工方法は、噴射ノズル10の直径が 0.1 mm程度の噴射口10 bをランディングゾーン3の表面に1 mm程度の高さ H に近接させ、直径が5μm程度のシリコンカーバイト(sic)等の微粒子と高圧ガス (エアやドライチッ素等)との固気混合 2 相流 9 を、噴射ノズル10の噴射口10 bから、10~100 m / sec 程度 明計 2 で、溝8を機械的にエッチングする。とのではでで、溝8を機械的にエッチングブーン3の表面に1 mm程度の高さ H に近接させた状態で、磁気にスス

次に、第4B図の加工方法は、まず、前処理工程として、磁気ディスク1の全表面にレジスト1 1を懐布し、そのレジスト11のランディングゾーン3に渦巻状又は同心円形状の溝パターン12を露光する。次に、噴射ノズル10の巾が約0.6mmで、長さが約10mmの長方形状の噴射口10aをランディングゾーン3の表面に10mm程度の高さけ、低張させ、磁気ディスク1を4rpm 程度で1回転程度に回転させ、その間に、噴射ノズル1

1 1

印 d 方向に流入させることできて、磁気ヘッドスライダ 4 のスライダ面 4 c に瞬時に浮上力を発生させることができるので、磁気ディスク 1 が矢印 b 方向に回転始動された瞬間に、磁気ヘッドスライダ 4 をランディングゾーン 3 から浮上させることができる。

以上、本発明の実施例に付き述べたが、本発明 は上配実施例に限定されることなく、本発明の技 術的思想に基づいて、各種の有効な変更が可能で ある。

### (発明の効果)

本発明は、上述のとおり構成されているので、 次に記載する効果を奏する。

請求項1は、ランディングゾーンに形成した同心円形状又は渦巻状の溝によって、コンタクト・ストップ時における磁気ディスクの吸着現象を防止すると共に、コンタクト・スタート時には、磁気ディスクの回転始動の瞬間に磁気ヘッドスライダを浮上させることができるようにして、磁気へ

0の噴射□10 bから固気混合2相渡9を10~ 100 m/sec 程度の高速でレジスト11の沸パターン12に噴射させて、その構パターン12の 下に沿って渦巻状又は同心円形状の溝8を機械的 にエッチングする。この後、レジスト11を除去 して完了となる。なお、溝8のエッチングに要す る時間は15 秒程度である。

以上のように構成された磁気ディスク 1 によれば、コンタクト・ストップ時には、第1 図~第3 図に示されるように、ロードピーム 5 のばね荷重によって、磁気ヘッドスライダ 4 のスライダ面 4 c が磁気ディスク 1 のランディングゾーン 3 の複数の溝 8 上に圧接される。

しかし、この圧接状態で、複数の溝 8 内での空気の流通により、磁気ディスク 1 のランディングゾーン 3 に対する磁気ヘッドスライダ 4 のスライダ面 4 c の吸着現象は防止される。

次に、コンタクト・スタート時には、第3図に示すように、磁気ディスク1が矢印 b 方向に回転始動された瞬間から、複数の溝8内に空気流を矢

1 2

ッドスライダの浮上り特性を向上させるようにしたので、コンタクト・スタート時における磁気へッドスライダの浮上りに要する時間を大巾に短縮することができると共に、その間のランディングゾーンと磁気へッドスライダのスライダ面との摩擦を軽減できるので、鏡面仕上げされている上記スライダ面の傷つきを防止できる。

請求項 2 は、ランディングゾーンに形成する同心円形状又は渦巻状の溝をパウダー・ビーム・エッチング法で加工するようにしたので、ランディングゾーンに無駄な領域が発生せず、ランディングゾーンを磁気へッドスライダの中に対する最小である。従って、磁気ディスクの表面をリード・ライトゾーンに有効利用できる。 も十分適用できる。また、パウダー・ビーム・エッチング法による溝の加工方法は、加工時間が非常に短い。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図〜第4図は本発明の一実施例を示したものであって、第1図は要部を示す第2図のA-A 矢視での断面図、第2図は要部を示す平面図、第 3図は要部を示す第2図のB-B矢視での断面図、 第4A図及び第4B図はパウダー・ビーム・エッ チング法を示す要部の断面図である。

第5図は従来例の要部を示す断面図、第6図は 従来例の研摩加工を示す要部の平面図である。

なお、図面に用いられた符号において、

8 ------

10……頭射ノズル

である。

代理人 土屋

1 5









